

证券代码：688199

证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司 投资者互动记录

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	国盛证券	
时间	2023年9月11日	
地点	公司会议室及子公司天津久日半导体材料有限公司	
上市公司接待人员姓名	半导体化学材料事业部常务副总经理、天津久日半导体材料有限公司执行董事 贺峥杰 证券事务代表 罗骁	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司半导体化学材料事业部常务副总经理、天津久日半导体材料有限公司执行董事贺峥杰博士和公司证券事务代表罗骁先生就公司的基本情况进行了介绍，带领投资者参观了公司子公司天津久日半导体材料有限公司的研发实验室，并就投资者关注的问题进行了交流。</p> <p>沟通交流环节：</p> <p>Q1：对于降低成本，公司有什么举措？</p> <p>答：一方面，公司在向上游原材料延伸，以降低原材料所带来的成本影响。公司先后收购了主要生产1173和184这两个核心产品原材料苯甲酸的湖南弘润化工科技有限公司和生产公司核心三大产品819、TPO和TPO-L核心原材料二苯基氯化膦、一苯基氯化膦的怀化泰通新材料科技有限公司，并投资了生产二苯基氯化膦和一苯基氯化膦的内蒙古宏远天呈科技发展有限公司。另一方</p>	

面，公司立足发挥技术与研发的基础作用，从品质安全、工艺革新等方面对现有产品生产工艺进行优化，降本增效。

Q2：公司在研发方面有哪些优势？

答：公司的研发实力主要体现在以下五个具体方面：（1）拥有强大的研发队伍和科研水平高的核心技术人员，并不断壮大；（2）自主研发创新产品生产工艺，覆盖十余种光引发剂核心产品并实现量产，较之竞争对手产品线更为齐全；（3）通过对传统生产工艺、配方的不断改进完善，在避免大规模投入的情况下有效提升产能；（4）基于对技术工艺的深入理解，从上游原材料、光引发剂生产技术，以及副产物资源化利用方面进行系统性考虑，逐个产品进行工艺革新和提升，提高自动化水平，实现绿色化新工艺；（5）具备根据客户特定需求研发特殊产品的能力。

公司在光敏剂以及光刻胶的研发中有如下优势：（1）光刻胶研发是一项专业性很强的工作，不仅需要尖端的仪器设备，而且需要有经验丰富的专业人才。目前，公司已建立一支由韩国籍专家吴世泰（OH SAETAE）博士及南开大学教授领衔的光刻胶研发团队，多名成员拥有留学背景和化学或材料专业博士学位，同时公司十分注重人才引进和员工培养，计划继续聘请国外各领域的专家和技术人员，并通过内部、外部的培训提高现有人员的能力，以确保满足公司光刻胶业务快速发展的需要；（2）公司拥有二十多年的化工生产经验，在化学合成、化工生产、工艺开发等方面积累了大量人才；（3）公司光敏剂 PAC 是从源头开始做，包括关键原材料羟基二苯甲酮（HBP）和磺酰氯（NAC）的制备，将比现有的国外企业更具优势。

Q3：公司光敏剂项目和光刻胶项目的进展？

答：公司的光刻胶专用光敏剂产品已向部分企业小批量供货，公司的光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作，目前中试生产线已基本建成，正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设，以尽快实现规模化生产。

	<p>Q4: 公司的半导体材料主要面向哪些方面的客户?</p> <p>答: 公司的光刻胶产品主要面向的客户为显示面板生产企业和半导体芯片、LED 芯片和功率芯片等生产企业; 公司的光刻胶专用光敏剂产品主要面向的客户为面板类光刻胶生产企业和半导体 i-线、g-线光刻胶生产企业。</p> <p>Q5: 公司光敏剂的成本是多少?</p> <p>答: 公司光敏剂 PAC 的生产是从整个产业链的源头开始做, 比现有的国外企业更具成本优势。</p> <p>Q6: 吴博士为什么会选择久日?</p> <p>答: 吴世泰 (OH SAETAE) 博士从事光刻胶行业多年, 并有多年在中国工作的经历, 希望能在退休之前在中国建立一家光刻胶领域的龙头企业。公司在 2019 年科创板上市后, 确立了进军半导体产业的发展战略。吴博士之所以选择久日, 正是看中了久日能够给他实现个人理想价值的发展平台。</p> <p>Q7: 对半导体化学材料领域, 公司是如何规划的?</p> <p>答: 在半导体化学材料领域, 由于光刻胶专用光敏剂严重依赖进口, 只有先将光敏剂国产化, 才能实现光刻胶大规模国产化。根据公司在半导体产业的规划, 公司控股子公司大晶信息化学品 (徐州) 有限公司为光刻胶的原材料光敏剂的生产基地, 控股子公司天津久日半导体材料有限公司为光刻胶的研发平台, 控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司为光刻胶的生产基地。目前, 公司的光刻胶专用光敏剂产品已向部分企业小批量供货, 光刻胶产品正在进行重点客户的送样验证工作, 中试生产线现已基本建成, 正积极推进光刻胶生产基地的规划与建设, 以尽快实现规模化生产。除此以外, 公司在半导体化学材料领域还有其他项目储备, 后期将视情况实时启动相关项目建设。</p>
是否涉及应当披露重大信息	否
附件清单 (如有)	无